(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



A CARREL BURNING OF BURNE NAMED A COLD ACCOUNT OF ANY DECEMBER OF A COLD ACCOUNT OF

(43) 国際公開日 2005 年6 月30 日 (30.06.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/058866 A1

(51) 国際特許分類7:

A61K 31/381 // C07B 61/00

C07D 333/22,

10112 31/301 // 00/15 01/

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/018569

(22) 国際出願日:

2004年12月13日(13.12.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願 2003-419362

2003年12月17日(17.12.2003) JJ

- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友精 化株式会社 (SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6750145 兵庫県加古郡播磨町宮西 3 4 6 番地の 1 Hyogo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 坂東 誠二 (BANDO, Seiji) [JP/JP]; 〒6750145 兵庫県加古郡播磨町宮西346番地の1住友精化株式会社精密化学品研究所内 Hyogo (JP). 佐竹 秀三 (SATAKE, Syuzo) [JP/JP]; 〒6750145 兵庫県加古郡播磨町宮西346番地の1住友精化株式会社精密化学品研究所内 Hyogo (JP). 加賀野 宏和 (KAGANO, Hirokazu) [JP/JP]; 〒6750145 兵庫県加古郡播磨町宮西346番地の1住友精化株式会社精密化学品研究所内 Hyogo (JP).

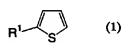
- (74) 代理人: 三枝 英二, 外(SAEGUSA, Eiji et al.); 〒 5410045 大阪府大阪市中央区道修町 1-7-1 北浜 TNKビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

- (54) Title: PROCESS FOR PRODUCING 2-ACYLTHIOPHENE COMPOUND
- (54) 発明の名称: 2-アシルチオフェン化合物の製造方法



$$\begin{array}{cccc} O & O & \\ \hline O & R^2 & \end{array} (2)$$

$$R^2$$
 X (3)

$$R^1$$
 S R^2 (4)

(57) Abstract: A process for producing a 2-acylthiophene compound reduced in the content of the 3-acyl isomer generated as a by-product. The process, which is for producing a 2-acylthiophene compound represented by the general formula (4): [Chemical formula 4] (4) (wherein \mathbb{R}^1 represents hydrogen, C_{1-6} alkyl, phenyl, or halogeno and \mathbb{R}^2 represents C_{1-6} alkyl or phenyl), is characterized by reacting a thiophene compound represented by the general formula (1): [Chemical formula 1] (1) (wherein \mathbb{R}^1 is the same as defined above) with at least one member selected from the group consisting of acid anhydrides represented by the general formula (2): [Chemical formula 2] (2) (wherein \mathbb{R}^2 is the same as defined above) and acid halides represented by the general formula (3): [Chemical formula 3] (3) (wherein \mathbb{R}^2 is the same as defined above and X represents halogeno) in the presence of a solid acid catalyst at a temperature lower than 75°C in the absence of any solvent.



(57) 要約:

副反応生成物である3位異性体の含有量の少ない2-アシルチオフェン化合物の製造方法を 提供する。

本発明は、一般式(1);

[化1]

$$R^1$$
 (1)

(式中、R¹は水素原子、炭素数1ー6のアルキル基、フェニル基またはハロゲン原子を示す。) で表されるチオフェン化合物と、一般式(2);

[化2]

$$\begin{array}{cccc}
O & O \\
R^2 & O & R^2
\end{array}$$
 (2)

(式中、R²は炭素数1~6のアルキル基またはフェニル基を示す。)で表される酸無水物および一般式(3);

[化3]

$$\begin{array}{ccc}
O & & & \\
R^2 & & & & \\
\end{array}$$
(3)

(式中、R²は前記と同様であり、Xはハロゲン原子を示す。)で表される酸ハロゲン化物からなる 群より選択される少なくとも1種とを、固体酸触媒の存在下で、75℃未満、無溶媒で反応させる ことを特徴とする一般式(4);

[化4]

$$R^1$$
 S R^2 (4)

(式中、R¹およびR²は前記と同様である。)で表される2-アシルチオフェン化合物の製造方法を提供する。